MENU SEARCH INDEX DETAIL JAPANESE BACK

3/3

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-298737

(43) Date of publication of application: 12.11.1993

(51)Int.CI.

G11B 7/125 G11B 7/00 G11B 7/007

(21)Application number : **04-100897**

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

21.04.1992

(72)Inventor: KIRINO FUMIYOSHI

IDE HIROSHI TODA TAKESHI MAEDA TAKESHI KAKU TOSHIMITSU

MITA SEIICHI

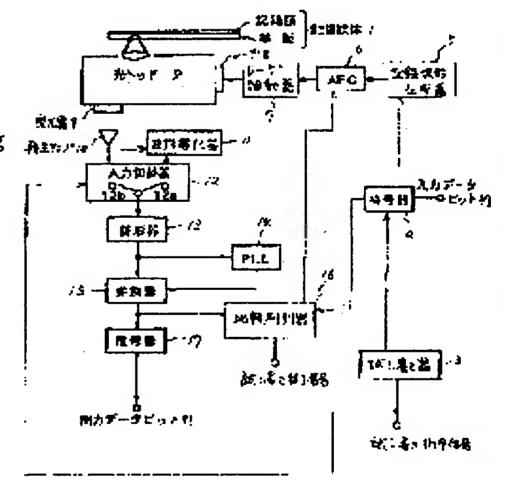
SHIGEMATSU KAZUO

(54) RECORDING AND REPRODUCING CONTROL METHOD OF INFORMATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a method for improving the reliability of information and recording capacity by controlling the length and width of a recording mark to be recorded in a recording medium with a high accuracy.

CONSTITUTION: The title method has a trial writing apparatus 3 for performing trial writing, a recording waveform generator 5 for generating a signal to be recorded in a recording medium and a comparative discriminator 16 for comparing a reproducing code array 25 obtained from a recording mark with a recording code array 20 so that the variation of the recording mark by the variation of recording sensitivity, etc., is reduced as much as possible.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.05.1998

[Date of sending the examiner's decision of

14.11.2000

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-298737

(43)公開日 平成5年(1993)11月12日

(51)Int.Cl. ⁵ G 1 1 B 7/125 7/00 7/007 11/10	識別記号 C L	庁内整理番号 8947-5D 9195-5D 9195-5D 9075-5D	FI	技術表示箇所
			:	審査請求 未請求 請求項の数22(全 16 頁)
(21)出顯番号	特顯平4-100897		(71)出願人	000005108 株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成 4年(1992) 4月]21日	(72)発明者	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地 桐野 文良 東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
			(72)発明者	井手 浩 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
			(72)発明者	戸田 剛 東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
•	,		(74)代理人	弁理士 小川 勝男 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 情報の記録再生制御方法

(57)【要約】

【目的】 記録媒体に記録すべき記録マークの長さと幅 を高精度に制御し、情報の信頼性及び記録容量の向上を はかる方法を提供することにある。

【構成】 試し書きを行なうための試し書き器3と記録 媒体に記録すべき信号を発生させる記録波形生成器5 と、記録マークから得られる再生符号列25と記録符号 列20を比較する比較判別器16を具備し、記録感度変 動等による記録マークの変動を極力低減する。

图! 記録媒体 / 光~ッド 2 記錄項形 生皮器 APC 裝動器 受光器 9 波形等化器 一川 再生7:70/0 入力切替替 126 V 12a 符号器 整形器 一/3 PLL /5 一 并别替 比較利别器 復号器 -17 試L數器 ~3 試達沒好傷 出力データピット列 試場。指个信号

【特許請求の範囲】

【請求項1】記録媒体と記録を行なう装置との適合性を向上させるために記録媒体の所定の位置に試し書きデータを記録し、記録された試し書きデータから得られる再生信号と上記試し書きデータとを比較し、比較により所定の結果を得られた場合に記録媒体に正規の情報の記録を開始し、光源からの光で記録媒体の所定の領域に光スポットを照射し、記録媒体上に未記録部分とは物理的に異なる記録領域を形成することにより情報の記録を行う記録を行う装置の符号列にし、該符号列を記録媒体に記録するためのデータ列を生成し、光源を駆動して記録媒体に記録領域を形成することによって記録を行なうことを特徴とする情報の記録再生制御方法。

【請求項2】前記記録された試し書きデータから得られる再生信号を、振幅や周波数特性等を改善するための波形等化器を通す前の状態で試し書きデータと比較することを特徴とする請求項1記載の情報の記録再生制御方法。

【請求項3】試し書きデータならびに正規の情報の入力 データビット列の記録マークに応じた記録パルス列と記 録補助パルスを発生させ、前記記録パルス列の先頭パル スと2番目以降のパルスの長さが異なり、2番目以降の パルス列のパルス長が記録マークの最小変化長の中に少 なくても1つのパルスが対応し、記録マークの最小変化 長でのパルスの最終の立ち下げ位置近傍への他のパルス 列からの熱の影響がほぼ無視できるような記録パルス列 または、一定の熱の流入となるような記録パルス列を構 成し、記録パルス列の前側及び後側の少なくとも一つ に、前記記録パルス列からの熱が他の記録パルス列にほ とんど影響を及ばないような休止期間を持つ前記記録補 助パルスを設け、記録に関して少なくても2つの光強度 または、2つのエネルギーレベルを設けるように光源を 駆動することを特徴とする請求項1記載の情報の記録再 生制御方法。

【請求項4】前記記録パルス列と前記記録補助パルスの 光強度を変調することによって、情報の重ね書きを可能 とする記録媒体を用い、記録パワーと消去パワーに適用 させたことを特徴とする請求項3記載の情報の記録再生 制御方法。

【請求項5】少なくともレーザー光と外部印加磁界とを用いて記録、再生、或いは消去を行う光記録において、記録パルスとしてレーザー光を不連続でかつ微小なパルスから構成されたものを記録媒体に照射して記録することにより記録媒体内を拡散する熱の流れを制御し、形成される磁区の幅と長さを制御したことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項6】少なくともレーザー光と外部印加磁界とを 用いて記録、再生、或いは消去を行う光記録において、 用いる記録パルスとして少なくともデータ記録領域及び プリヒート領域の2つの部分よりなることを特徴とする 光磁気記録の記録制御方式。

【請求項7】少なくともレーザー光と外部印加磁界とを 用いて記録、再生、或いは消去を行う光記録において、 記録パルスと記録パルスとの間に一定期間の記録レベル の低い部分を設け、さらに優位にはその部分により記録 パルスからの熱流を制御しピット間の熱による干渉を抑 制したことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項8】請求項5~7記載の記録パルスのデータ記録領域において、少なくとも2種類のパワーレベルから構成されることを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項9】請求項5~8記載の記録パルスのデータ記録領域において、レーザーパワーが請求項4記載の記録のパワーレベルと請求項2記載のプリヒート領域のパワーレベルとの間で変調したことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項10】請求項7及び8記載の記録パルスのデータ記録領域において、用いる不連続でかつ微小なパルスのパルス幅を少なくとも先頭のパルスの幅をその後方のパルスの幅より長くしたことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項11】請求項7及び8記載の記録パルスのデータ記録領域において、用いる不連続でかつ微小なパルスのパルス幅及び/或いは間隔をすべて等しくしたことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項12】請求項7及び8記載の記録パルスのデータ記録領域において、用いる不連続でかつ微小なパルスのパルス幅を制御するのに記録クロックにより行い、それにより形成される検出窓幅の整数分の一としたことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項13】請求項7及び8記載の記録パルスのデータ記録領域において、用いる不連続でかつ微小なパルスのパルス間隔を制御するのに記録クロックにより行い、それにより形成される検出窓幅の整数分の一としたことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項14】請求項7及び8記載の記録パルスのデータ記録領域において、用いる不連続でかつ微小なパルスのパワーレベルを少なくとも先頭のパルスのパワーレベルを後方のパルスのそれより高くしたことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項15】請求項7記載の少なくともレーザー光と外部印加磁界とを用いて記録、再生、或いは消去を行う光記録において、記録パルスと記録パルスとの間に設けた一定期間の記録レベルの低い部分において、その間隔を制御するのに記録クロックにより行い、それにより形成される検出窓幅の整数分の一としたことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項16】請求項6記載の少なくともレーザー光と

外部印加磁界とを用いて記録、再生、或いは消去を行う 光記録において、記録パルスと記録パルスとの間に設け た一定期間の記録レベルの低い部分において、そのパワ ーレベルとしてトラック位置合わせや焦点位置合わせが 可能なレベルとし、さらに優位にはそのレベルが再生光 と同一であることを特徴とする光磁気記録の記録制御方 式。

【請求項17】少なくともレーザー光と外部印加磁界とを用いて記録、再生、或いは消去を行う光記録において、用いる記録パルスとして少なくともデータ記録領域及びプリヒート領域の2つの部分よりなり、さらにその記録パルスと記録パルスとの間に設けた一定期間の記録レベルの低い部分を用いる記録媒体或いは使用環境条件に応じてその設定値のすべて或いはその内の少なくとも1つを独立してあるいは連動させて変化させたことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項18】請求項5記載の形成する磁区の長さを制御するのに、記録パルスとして用いる不連続でかつ微小なレーザーパルスの発光させるパルスの数により制御したことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式。

【請求項19】記録媒体や記録を行なう装置が経時的に変化することによって互いの適合性が低下することを極力低減するために、正規の情報の入力データビット列を記録した直後に、再生を行ない前記比較判別器で入力データビット列と出力データビット列を比較することによって、前記適合性を判別するとともに記録を行なう装置の記録条件等の変更を行なうことを特徴とする請求項1記載の情報の記録再生制御方法。

【請求項20】請求項1と3において、試し書きによって記録波形の中で記録パルスのレベルか補助パルスのレベルかの少なくとも1つのレベルを制御することを特徴とする情報の記録再生制御方法。

【請求項21】請求項1と3において、試し書きのデータとして記録波形の中で記録パルスのレベルか補助パルスのレベルかの少なくとも1つのレベルを段階的に変化させたデータ列を発生させ、これらのデータ列からの再生信号より上記レベルを設定することを特徴とする情報の記録再生制御方法。

【請求項22】少なくともレーザー光と外部印加磁界とを用いて記録、再生、或いは消去を行う光記録において、用いる記録パルスとして少なくともデータ記録領域及びプリヒート領域の2つの部分よりなり、そのデータ記録領域が微小パルスの集合体よりなり、さらにその記録パルスと記録パルスとの間に設けた一定期間の記録レベルもしくはプリヒートレベルより低い部分を有するものを記録パルス列として用い、データ記録領域の複数の微小パルスの集合体においてその1つ1つのパルスの幅及び高さ(レベル)を制御することにより記録磁区の幅を制御したことを特徴とする光磁気記録の記録制御方式

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、記録媒体上に記録再生 を行なう情報記録再生装置に係り、特に熱的記録による 記録マークの高精度な記録再生制御方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の記録方式は、特開平3-2222 3号公報に記載のように、記録マークの記録符号列をパルス化して記録符号列の長さに対応する一連のパルス列を形成し、パルス列の長さ、振幅を記録符号列の直前にある記録符号列の逆相の長さに応じて制御し、パルス列を3つの部分に分け、各パルスのパルス幅を変化させて記録を行なう方式となっていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、記録 媒体の膜厚変動や環境温度変動による記録媒体に対する 記録感度変動が発生する点について考慮されておらず、 高精度に記録マークを制御できなため記録容量の低下を 引き起こす問題があった。

【0004】本発明の目的は、前記記録感度変動による 記録マークの変動を極力抑制し、高精度な記録マーク制 御をすることにある。

【0005】本発明の他の目的は、記録再生装置と記録 媒体との相性を向上させるとともに、記録再生装置によ る記録感度変動も抑圧することにある。

【0006】本発明の他の目的は、記録再生装置の信頼 性及び記憶容量や情報の転送レートを向上させることに ある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、記録媒体と記録を行なう装置との適合性を向上させるために、あらかじめ記録媒体の所定の位置に試し書きを行い、試し書きによって得られる再生信号と試し書きデータとを比較し、良好な結果を得られた後に正規の情報の記録を開始するものである。

【0008】また、試し書きデータならびに正規の情報の入力データビット列を、記録を行う装置の符号列にするとともに、前記符号列を記録媒体に記録するためのデータ列を生成し、レーザ光源を駆動して記録媒体に記録領域を形成することによって、正確な記録を行なうものである。

【0009】さらに、試し書きによる正確な記録状態の 判別を行なうために、再生信号の振幅や周波数特性等の 改善を実施しない状態で、記録条件の良否を判別するよ うしたものである。

【0010】上記他の目的を達成するために、試し書き データならびに正規の情報の入力データビット列の記録 マークに応じた記録パルス列と記録補助パルスを発生さ せ、記録パルス列と記録補助パルスに対する2つの光強 度または、2つのエネルギーレベルを用いて記録媒体に 記録したものである。 【0011】上記他の目的を達成するために、記録パルス列と記録補助パルスの光強度を変調することによって、情報の重ね書きを可能とする記録媒体において、記録パワーと消去パワーに適用させたものである。

【0012】上記他の目的を達成するために、正規の情報の入力データビット列を記録した直後に、再生を行ない入力データビット列と出力データビット列を比較するものである。

【0013】また、あらかじめ記録媒体の所定の位置に 試し書きを行い、試し書きによって得られる再生信号と 試し書きデータとを比較し、良好な結果を得られた後に 正規の情報の記録を開始するにあたって、試し書きデー タならびに正規の情報の入力データビット列を、記録を 行う装置の符号列にするとともに、前記符号列を記録媒 体に記録するためのデータ列を生成し、レーザ光源を駆 動して記録媒体に記録領域を形成する記録波形におい て、記録マークに応じた記録パルス列と記録補助パルス に対する光強度またエネルギーレベルを制御するもので ある。

[0014]

【作用】試し書きは記録媒体と記録を行なう装置との適合性を向上させるために、あらかじめ記録媒体の所定の位置に、記録媒体の交換にともなう記録媒体の膜厚変動等や、環境温度変動及び記録を行なう装置の特性変化による記録媒体に対する記録感度変動等を検知するために、記録すべき厳しい記録マークを正規の情報の記録を行なう前に記録媒体上に書き込む動作をする。さらに、記録した試し書きデータから得られる再生信号と試し書きデータとを比較し、良好な結果を得られるように記録するための記録波形の光強度またはエネルギーを変化せて記録媒体と記録装置との適合を図るように動作する。それによって、常に記録媒体に対する最適な記録条件を得ることが出来るので、上述した記録感度変動にともなう情報の記録誤動作がなくなるとともに信頼性のある記録再生が出来る。

【0015】また、正規の情報の記録直後またはある周期での記録再生を行ない、入力データビット列と出力データビット列を比較し、誤動作した場合、上述した試し書きを行なうことによって信頼性のある記録再生が出来る。

【0016】さらに、正規の情報の記録直後またはある 周期での記録再生によって行なわれる試し書きを極力低 減するために、記録マークに応じた記録パルス列と記録 補助パルスを発生させ、記録パルス列と記録補助パルス に対する2つの光強度または、2つのエネルギーレベル を用いて記録媒体の温度をほぼ一定にして記録マークの 長さや幅を制御した記録である。

[0017]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。図1は、 本発明の装置構成の一実施例を示す。情報記録再生装置 は、情報を記憶させるための記録媒体1と記録再生を実現するための光ヘッド2と光ヘッド2から得られた再生信号を情報に変換する処理系から構成される。記録媒体1は、記録膜とそれを保持する基板から構成される。

【0018】光ヘッド2は、レーザ8から出射される光 を記録媒体1上に絞り込む。情報の記録時は、入力デー タビット列 (情報) が、符号器4に入力され、符号器4 から出力される記録符号列が記録波形生成器 5 に導か れ、記録波形生成器5によって得られる記録波形がAP C6に入力され、記録符号列に応じた光強度がレーザ8 から出力される。情報の再生時は、記録媒体1から反射 された光が受光器9に導かれ電気信号に変換される。該 信号は、再生アンプ10に入力され、波形等化器11と 入力切替器12に出力される。入力切替器12は試し書 き指令信号に応じて、再生アンプ10または波形等化器 11のどちらかの再生信号を整形器13に出力し、信号 の有無を表すパルス信号に変換される。該パルス信号 は、弁別器15とPLL14に導かれる。PLL14か ら出力される同期信号(パルス信号の基本周期に同期し た信号)は、弁別器15に入力される。弁別器15は、 上記パルス信号と同期信号から検出符号列を生成し、復 号器17によって、データビット列(情報)を出力す る。また弁別器15の検出符号列は比較判別器16に出 力される。比較判別器16は、試し書き指令信号によっ て動作する試し書き器3からの試し書きデータが符号器 4に出力し、また試し書き指令信号によって動作する入 力切り替え器12は、再生アンプ10の出力を整形器1 3に出力するように切り替え、符号器4からの記録符号 列と弁別器15からの再生符号列を比較し、記録符号列 からの再生符号列の差異を打ち消すようにレーザ8を駆 動するレーザ駆動器7を制御するAPC6を制御する制 御信号を出力し、記録符号列からの再生符号列の差異が ある程度小さくなって、許容できる範囲で試し書き終了 信号を出力する。

【0019】試し書き終了信号が出力されてから、入力切り替え器12は、波形等化器11の出力を整形器13に出力するように切り替え、正規の記録再生動作を開始する。正規の記録動作を開始した後も、比較判別器16で記録符号列からの再生符号列の差異が許容できる範囲であることを確認するようにし、許容できない場合は上述した試し書き動作を開始させ、試し書き終了信号が出力したら、再度正規の記録動作を続ける。また、比較判別器16で記録符号列からの再生符号列の差異を確認する場合、入力切り替え器12の出力が再生アンプ10の信号を出力するように動作させた方が精度良く検出できる。上記動作において、入力切り替え器12を用いなくても同様な動作を実現できる。比較判別器16での記録符号列からの再生符号列の差異を精度良く検出するためには、波形等化器11を用いない方がよい。

【0020】次に、図2を用いて本発明の装置の一動作

例を説明する。装置の電源等を投入することで装置を稼 働させる。まず、記録媒体が装置に投入されているかを 判断し、記録媒体がなければそのまま待機状態とする。 記録媒体が装置にセットされたならば、投入された記録 媒体と装置の適合性を確認するために、試し書きの動作 を行なう。試し書きは、記録媒体の膜厚変動や環境温度 変動による記録媒体に対する記録感度変動によって発生 する記録マークの変動を極力低減するように記録パワー や記録パルス等を制御し、また、記録を行なう装置の変 動を低減するようにし、記録信号と再生信号の比較判別 を行ない記録信号と再生信号の差異が装置が正常に動作 する範囲に抑圧し、試し書き終了信号を出力し装置の正 規の動作(情報の記録再生)を開始させる。また、記録 信号と再生信号の比較判別を行ない記録信号と再生信号 の差異が大きい場合は、レーザーパワーを制御し、再度 試し書きを正常に動作するまで行なう。また、記録媒体 交換時も上述した試し書きを実施する。さらに、装置の 正常動作時も、記録信号と再生信号を比較することで常 に髙精度な記録マークを記録することが可能となる。

【0021】図3は、本発明の記録媒体上に記録する記 録方式の一実施例と記録された記録マークの関係につい て説明する。図1で説明した符号器4からの出力が記録 符号列20である。記録符号列20は、記録波形生成器 5によって、記録符号列20のパルス部に記録パルス列 21を発生させる。記録パルス列21は、先頭パルスと 2番目以降のパルスの長さが異なり、2番目以降のパル ス列のパルス長が記録マークの最小変化長の中に少なく ても1つのパルスが対応し、記録マークの最小変化長で のパルスの最終の立ち下げ位置近傍への他のパルス列か らの熱の影響がほぼ無視できるような記録パルス列また は、一定の熱の流入となるような記録パルス列から構成 されている。記録符号列20のギャップ部(パルス部以 外の休止期間部)に記録補助パルス22aを発生させ る。記録補助パルス22aは、記録符号列20の立ち下 がり位置からある程度のギャップ部を設けることによっ て、記録パルス列最終立ち下がり位置からの熱が次の記 録パルス列の先頭立ち上がり位置の温度をほとんど変化 させないようにする。

【0022】記録パルス列21と記録補助パルス22aを用いてレーザ1を駆動した場合のレーザパワーの記録符号列に応じた変化を横軸を時間、縦軸をレーザパワーとして表した。レーザパワーの差異手入れベルが、再生時の再生パワーPr、記録の高いレベルが記録パルス列21の記録パワーPw、記録の低いレベルが記録補助パルス22aの記録パワーPasである。グラフのような記録波形を用いて、記録媒体に記録マーク23の長さと幅を高精度に制御する。また、記録媒体上の温度が一定にた持たれることから記録マーク23の幅が一定のある範囲以内で制御されるので、再生信号24の記録部の振幅が一定になる。再生信号24の中心またはあるレベル

で判別することによって、再生符号列25が生成される。

【0023】比較判別器16の一動作例として、図3の 記録符号列20と再生符号列25のパルス部の長さやパ ルスの立上り位置または立ち下がり位置等の間隔を調べ ることによって、記録パワーが大き過ぎる場合は、再生 符号列25のパルスの長さが長くなる。また、記録パワ ーが小さい場合は、逆に再生符号列25のパルスの長さ が短くなる。検出方法としては既に、発明者の2名が出 願した『ディジタル信号記録再生装置』、特願平2-1 70052に詳述されている。ここではさらに検出のた めの金物が大きくならない新たな方式を提案する。記録 パターンとしては図5に示すような記録変調コードから 決まる最短記録マークと最長記録マークを交互に記録す る。変調方式として1-7変調を用いると、ビット周期 をTとするとして1.33T,5.33Tに対応する長 さが良い。ビット密度を0.56ミクロン/ビット、使 用レーザ波長を180nm、レンズのNAを0.55と すると最短マークは0.75ミクロンとなり、これから の再生波形は光学系の分解能からみて、高調波成分は含 まれず基本波のみとなる。一般的にこの再生波形は、最 短マークが再生スポットの径よりも小さいので長さと、 幅の両方の影響を受ける。一方、最長マークの再生波形 の信号振幅は幅の影響のみで決まり、信号の立上り立ち 下がり間隔はマーク長さに対応している。本発明のよう な記録波形を用いると最長記録マークと最短記録マーク の幅はほぼ等しくできるので最短マークと最長マークの 再生波形の違いは長さの違いとみなせる。マークの両エ ッジに情報をもたせる、所謂マーク長記録を行い、これ をデータパルスに変換する2値化の方法として直接スラ イスする方法を採用するとするとスライスのレベルを正 確に決める必要がある。このレベルはマークの幅が等し く、最短マーク長がスポット径の半分より長いときには 最長マーク長の振幅レベルの半分の値に設定すれば良い ことが分かっている。すなわち、マーク長が光スポット の半分よりも長いとマークエッジに光スポットがあると きに、このマークエッジからの再生信号は隣接マークの エッジからの影響を受けないので、最長マーク長で決ま る振幅の半値でスライスしたときの再生波形との交点が マークのエッジに対応する。以上の理由により試し書き された信号波形からマーク長さを検出するためにはま ず、スライスの基準レベルを設定する必要がある。その ために最長マークの繰返しパターンの再生波形から基準 レベルを求める。この方法として、最長マークの振幅の 半値を求めるために、マークからの再生信号の上包絡線 と下包絡線を示す信号をエンベロープ検出回路から作成 し、これらの平均値と求めて基準レベルとする、本出願 人が提案の方法が知られている。すなわち、特願昭58 - 7 7 4 4 8 の『光学的情報再生装置』である。また、 別の方法として最長マークの繰返しパターンではマーク

立ち下がり位置からある程度のギャップ部を設けること

によって、記録パルス列最終立ち下がり位置からの熱が

次の記録パルス列の先頭立ち上がり位置の温度をほとん

【0025】記録パルス列21と記録補助パルス22a

を用いてレーザ1を駆動した場合のレーザパワーの記録

符号列に応じた変化を横軸を時間、縦軸をレーザパワー

として表した。レーザパワーの最低レベルが再生時の再

生パワーPr、記録の高いレベルが記録パルス列21の

記録パワーPw、記録の低いレベルが記録補助パルス 2

2 a の記録パワーPa s である。グラフのような記録波

形を用いて、記録媒体に記録マーク23の長さと幅を高

精度に制御する。また、記録媒体上の温度が一定にた持

たれることから記録マーク23の幅が一定のある範囲以

内で制御されるので、再生信号24の記録部の振幅が一

定になる。再生信号24の中心またはあるレベルで判別

することによって、再生符号列25が生成される。以上

の記録波形で制御されるデイスク面上での温度分布を考

察してみる。記録パルスによって到達する最高到達温度

をTmaxとし、再生レーザパワーによる温度上昇を特

定係数Kを用いて、KPrと表す。装置の環境温度をT

K'を用いてK'(Pw-Pas)と表す。さらに、記

録パルスの照射が終了した後の温度の低下割合を表す時

間tに対する関数をf(t)とし、補助パルスが照射さ

れてから温度が立ち上がる割合を表す関数をg(t)と

すると、時間tの原点を記録パルスの終了時点として、

マークの記録パルスによる温度上昇K'(Pw-Pa

s) が加算された結果として到達する最高到達温度が前

のマークで到達した最高到達温度Tmaxに一致するこ

とがすべてのマークの幅が等しくなるために必要な条件

となる。また一定値Cとして、少なくともtの2Twか

ら8Twの間で熱のバランスがとれた結果として最終的

に到達する温度であることが後続するマークに前のマー

クが影響をおよぼさないために必要である。この温度は

rとし、記録レーザパワーによる温度上昇を特定係数

ど変化させないようにする。

長とマークギャップの長さが等しくなるように記録され ているが、記録条件がずれてマーク長とマークギャップ の長さのバランスが多少ずれても最長マークの繰返しパ ターンでは平均値はほとんど前述の方法で求めた値と等 しくなる。これを求める方法として図6に示すような回 路を用いる。再生波形を可変できるスライスレベルで2 値化し、そのパルスの立上りで積分回路を起動し、充電 を行い、立ち下がりで放電し、次のパルスの立上りのタ イミングで積分器の値をサンプルホールドし、この値が ゼロになるようにスライスレベルを変化するようにフィ ードバックをかけ、スライスレベルが整定した時点でこ のスライスレベルをアナログデジタル変換して取り込み 記憶する。この動作を最短マークと最長マークについて 同じように求め、それぞれの値をV1とV2とするとこ の差がゼロとなるように記録条件を変化する。

【0024】図4に、本発明の記録媒体上に記録する記 録方式の他の実施例を示す。図3と同様に、記録符号列 20は、記録波形生成器5によって、記録符号列20の パルス部に記録パルス列21を発生させる。記録パルス 列21は、先頭パルスと2番目以降のパルスの長さが異 なり、2番目以降のパルス列のパルス長が記録マークの 最小変化長の中に少なくても1つのパルスが対応し、記 録マークの最小変化長でのパルスの最終の立ち下げ位置 近傍への他のパルス列からの熱の影響がほぼ無視できる ような記録パルス列または、一定の熱の流入となるよう な記録パルス列から構成されている。記録符号列20の ギャップ部 (パルス部以外の休止期間部) に記録補助パ ルス22bを発生させる。記録補助パルス22bは、記 録符号列20の立上り位置より以前と記録符号列20の

(Tmax-Tr-KPr) f (t) +Tr+KPr+

$$K(Pas-Pr)g(t)=T(t)$$
 (式1)

[0026]

式1において

1-7変調での検出窓幅をTwとすると、最短マーク長 と最短ギャップはいずれも2Twとなる。前述の熱のバ ランスを考察するのに一番厳しい条件はマークギャップ が最短の場合である。従ってマークギャップが終了して 次のマーク部の最短時間は t が 2 T w のときであり、最 長時間は8Twとなる。前のマークを記録したときの熱 の影響が次のマークのパターンによらず影響をおよぼさ ないためにはT(t)はtの2Twから8Twの間で等 しいことが望まれる。しかもこの一定値Cとしては次の

$$f(t) -> 0$$

(式2) g(t) -> 1

温度T(t)は次のように表せる。

式2の極限として求められる。結局Cは

$$C = T m a x - K'$$
 (Pw-Pas)
= $T r + K P r + K$ (Pas-Pr) (式3)

となる。

【0027】T(t)とCとの誤差をE(t)とすると

E
$$(2Tw) = K'$$
 $(Pw-Pas)$ f $(2Tw)$
- $(1-f(2Tw)-g(2Tw))$ K $(Pas-Pr)$ (式4)

熱の流れを決める要素としては熱源の変化量を考えた方 w',補助光のパワー変化をPas'とすると が判り易いことから、記録パルスのパワー変化をP

Pw' = Pw - Pas

$$Pas' = Pas - Pr$$

(式5)

と書き替えられる。すると式4は

E
$$(2Tw) = K' Pw' f (2Tw)$$

- $(1-f (2Tw) - g (2Tw)) KPas'$ (式6)

のようになる。この式をみると、右辺の第1項は前のマ - クの記録パルスによる影響であり、第2項が補助光に よる影響である。補助光を遮断することは第2項の係数 を制御することであり、補助光の遮断がなければ、この 項は定常的にゼロとなり、原理的に記録パルスの影響を 無くすことはできない。式6から分かることは前のマー クの記録パルスの影響を無くすためにE(2Tw)がマ

式7が求められる。ここでTmaxはスポット形状と線 速度と媒体の熱伝導特性がきまるとマークの幅が決ま り、さらに前述の記録パルス波形が決まるとマーク長さ が決まるため、マークの幅と長さを一定に制御するため にはTmaxを一定に抑えなくてはならない。すなわ ち、式7の右辺が一定でなくてはならない。すると環境 温度、再生パワーが決まるとPw'、Pas'の和は一 定でなくてはならない。ここでKを決める要因はスポッ ト形状と線速度と媒体の熱伝導特性であり、K'はそれ らと記録パルス波形である。式6から誤差を小さくする ためには、f(t)とg(t)の関数が温度の減少、増

Tmax = Tr + KPr + KPas' + K'Pw'加の割合を表す関数であることから1と0の間の値しか とらないことを考慮するとKPas'とK'Pw'はほ ぼ等しい方がf(t)とg(t)に対する許容幅が広く なって都合が良い。f(t)とg(t)は媒体の熱の伝 導特性によって決まり、前述のごとくf(t)は線速度 と熱の伝導速度の関係できまる。またg(t)は膜の熱 容量と線速度で決まる。今仮に、温度の減少、増加の割 合が時間tの指数関数とし、時定数をそれぞれtau 1, tau2、補助光遮断時間をt0とする。

-クエッジのシフトにほとんど影響がないような温度誤

差の中になくてはならない。これを満足させるためには

Pw'、Pas'、f (2Tw)、g (2Tw)の組合

せを考えなくてはならない。一方、Pw'、Pas'の

組合せは別の観点から決められてしまう。補助光と記録

(式7)

パルスと環境温度の定常時の関係を示す式3から

[0028]

後述するように記録波形は記録クロックに同期している ことが回路の実現上非常に都合が良い。そこで時間 t を 1-7変調の検出窓幅Twを単位にして表すことにす る。KPas'を80度、K'Pw'を100度、遮断 時間をTw、T(2Tw)の温度誤差を±10度以内と すると、この条件を満足する tau1と tau2の組合 せは図7のようになる。この数値は光磁気記録膜、特許 願59-211320『光磁気記録材料』に述べた媒体 を用い、線速度9.4m/s、Twが40nsの時にエ ッジシフトがTwの10%以内になる条件である。四角 の領域は減衰増加の割合が早いのですぐに定常状態に達 する領域を表している。遮断により熱のバランスがとれ ているのが棒上の領域であり、前述のPw'、Pa s'、f (2Tw)、g (2Tw) の4つの組合せによ って決まる領域である。4つの組合せのそれぞれの要素 が変動しても温度誤差を小さくするためには領域として 四角の領域を選択することが望ましい。 その中でも ta u 1 を 0. 4 以下にすると K'Pw'の影響が大幅に抑 えられるので遮断時間と tau 2 に対する許容範囲が広 がって来る。記録方式としてマーク長記録を用い、MC AV記録を行うと半径位置によってTwの絶対時間は変 化するが、遮断時間、時定数をTwで規格化しておくと これまでの結果はすべて成立する。

【0029】次に記録パルスの別の実施例について述べ

る。これまでの実施例では図3、4において1-7変調 の最短マークを記録するためには、Twのパルスと記録 クロックパルス1つの組合せを使用している。ここで記 録クロックは一般的にはTw周期のものが発振されるの でこれを使用するのが回路の都合上便利である。実際に も転送レートが4MB/s近くになると倍周期のクロッ クを作成することは困難となる。しかし、記録パルスに 対応したパワーレベルが1つでこのパルスの組合せをも ちいて最短マークを記録でき、かつ後に続く記録クロッ クパルス1つ毎にマーク長さがTwづつ増加させること ができるのは、記録媒体の熱特性が限られる。前述の時 定数でいうとかなり大きな値の場合である。種々の熱特 性の媒体でも対応できる波形としては図8のように最短 マークを長さaの記録パワー変化量w1のパルスで記録 する。補助光とこの記録パルスの組合せで所望の幅と、 1.33Tの長さを持った最短マークを記録できる。次 にTw毎に続くマークを記録するときには前述の記録ク ロックを用いて、記録パワー変化量をw2として記録す る。マークの幅をマーク長さによらず一定にするため に、各記録クロックごとの最高到達温度を一定にする。 図8においてタイミング t 2から t 6までの各点におけ る温度を求めてみる。パルス照射により熱の増加を表す 関数としてh (t),パルス停止により熱の減少を表す 関数を1(t)とすると記録パルスによる熱の増加は各

タイミングごとに図9に示す関係となる。簡単化のためにP, Q, Rと置換し、t2とt3での温度が等しくなるようにw2の条件を求めると、図9に示す関係とな

w 2 = R (1-P) w 1/Q

このようにすると t 4 から t 6 の温度もほとんど等しくなる。

【0031】aのパルス幅は2Twのパルス幅から遅延線等を用いて作成する。2つの記録パルスのパワーレベルを用いることにより各パルスごとの最高到達温度を等しくできる。ただし、この方法の欠点は式10から明らかなように1つの媒体が決まっても記録パルス幅a,dの変動、およびレーザ駆動回路の立上り特性の変化等記録装置の変動があるQとRが変化するため各タイミングw2=(1-PP)w1

式11のようになる。この場合には媒体の特性が変わらなければ、記録パルス幅の変動、およびレーザ駆動回路の立上り特性の変化等記録装置の変動による影響は各タイミングでの温度変化を一様な割合で変化させるため、本発明のためし書きによりこれの影響をなくすことができる。すなわち、マーク長によらず一定の温度変化であるため補助光を変えることによって補正可能である。図8で記録クロックに同期させるためにはaとしてはTwに設定すれば良い。ただし、この時には幅と長さを合わせると幅の方を制御することが難しくなる。

【0032】試し書き動作と各種変動要因の関係を式7を用いて説明する。環境温度変動はTrlからTr2に変化したとき、補助光の変化Pas'を変化させてTmaxを一定に保つようにする。記録媒体の膜厚変動や記録感度変動については記録の温度が変化することになるが、実効的にTmaxがTmax1からTmax2変化すると考えても良いので補助光の変化Pas'を変化させてこの変化量を補うように制御することになる。記録パワー変動はPr、Pas'Pw'が変化することになる。記録のではもKPas'はK'Pw'と同じ程度の値でなくてはならない。記録再生装置による記録特性変動はK、及びK'の変動になるがこれも補助光の変化Pas'を変化させることによりTmaxを一定にできる。

【0033】さらに別の実施例を示す。用いた記録パルスの形状を示す模式図を図10に示す。記録パワーは3000 rpm の最内周位置で先頭のパルスと2番目のパルスのパワーを6.5 mW とし、そして3番目以降のパルスのパワーを6 mW とした。また、プリヒートのパワーは2.3 mW、パルス幅及びギャップ間隔はいずれも20 nsである。この間隔は、記録クロックから作製される。このパルスを用いてディスクに記録を行った。そして、記録パルスを用いてディスクに記録を行った。そして、記録パルスと記録パルスの間のパワーの低い部分を記録パルスの直後に設け、その期間は40 nsとした。これらの値は光磁気ディスクの媒体構造によって決まるものであり、

る。 【0030】

(式10)

ごとの温度が異なってしまい、修正することができない。しかし、図9のように記録クロックをそのまま使用し、最短マークを記録するパワーと後続パルスのパワーをそれぞれw1、w2と変えて、補助光と記録クロック2つで最短マークを形成するパワーw1を求める。ここでタイミングt1からt5での到達温度をもとめて、t2とt3での温度を等しくする条件からw2を求めると、

(式11)

試験的に記録することによりパラメータを決定するなど して媒体間の互換性を確保できる。 (1,7) RLL 変 調方式を用いて最長の5.33Tの後に最短の1.33 T を記録 したときの再生信号波形と記録磁区の模式図を図12に 示す。ここで、形成した磁区幅は 0.7 μm、磁区長は最 短で 0.75 μm、最長で 3.0 μm である。この図より最 短磁区も最長の磁区も互いに影響を受けることなく、磁 区幅はパターンの長さに依存せず一定であり、また長さ も最短の1.33 T を5.33 T の後に3個記録した場合で も、いずれの1.33 Tの磁区も同一の長さであることか ら、前の磁区から熱の影響を受けていないことがわか る。(1,7)変調に基づく各種のパターンを記録したとき の記録信号のパルス幅と再生信号の幅の差を図 13 に 示す。この図より、形成された磁区長に依存しないで、 その時のエッジシフトは検出窓幅の5%以下であった。 【0034】また、記録/再生/消去を繰返したとこ ろ、5×10⁷回の繰返し後でもキャリアレベル及びノイ ズレベルの変化は見られなかった。

【0035】パルス形状として図 10 以外にも図11 と図 14 に示すいずれの形状の波形を用いても同様の効果が得られた。ここで、パルス及びそのギャップ間隔はいずれも 20 ns とした。先頭のパルス幅は、パターンIでは 7.5 mW が適当であり、また、パターンIIでは6.7 mW が最適であった。しかし、これらの値は用いる媒体によって選ばれるものである。

0 μm である。この図より最短磁区も最長の磁区も互いに影響を受けることなく、磁区幅はパターンの長さに依存せず一定であり、また長さも最短の1.33 T を5.33 T の後に3個記録した場合でも、いずれの1.33 T の磁区も同一の長さであることから、前の磁区から熱の影響を受けていないことがわかる。(1,7)変調に基づく各種のパターンを記録したときの記録信号のパルス幅と再生信号の幅の差を図 17 に示す。この図より、形成された磁区長に依存しないで、その時のエッジシフトは検出窓幅の5%以下であった。

【0037】また、記録/再生/消去を繰返したところ、 5×10^7 回の繰返し後でもキャリアレベル及びノイズレベルの変化は見られなかった。

【0038】パルス形状として図 15 以外にも図 18 に示すいずれの形状の波形を用いても同様の効果が得られる。

【0039】本発明の試し書きを実現するためのレーザ 駆動回路の具体的な構成を図19に示す。各記録波形の パワーに対してそれぞれ電流源、Iw1, Iw2, Ia s, Irをレーザの電流光変換効率、光ヘッドの効率を 考慮して所定のパワーになるように設定しておく。ここ でIasだけは試し書きにより制御するので可変できる 用にしておく。各電流をレーザに流すか流さないかをカ レントスイッチによって各記録パルスによって制御す る。この回路では+駆動で応答性をあげるためにpnp タイプを使用せず、npnタイプでスイッチングするた め特殊な駆動回路構成となっている。すなわち、電流源 Iは最大電流を定常的に流しておき、カレントスイッチ によってカレントスイッチ側にある電流源の電流値分の みレーザに流れる電流を減少させる構成となっている。 従って、カレントスイッチを制御するパルスは光記録波 形とは極性が反転したものでなくてはならない。本発明 の試し書きではデータの区切れ目を示すセクタごとに前 述の記録パターンを補助光の大きさを変化させて1トラ ック記録する。セクタ数は5.25インチの径で線密度 が 0. 56ミクロン/ビット程度とするとMCAV記録 方式では内周でも32個はある。例えば一回の試し書き では補助光の変化量を5段階変化させる。初めには大き く5段階変化させる。これは最初にディスクをローディ ングした時、及びディスクが替えられたときに行う。次 に大きく変化したどの変化量の間にあるかを判定して、 その間をさらに分割して5段階に変化させる。試し書き の手順を図20に示す。試し書きの頻度としては一番厳 しい条件は装置の電源を入れたときから熱のバランスが とれる温度に達するまでである。回路の発熱条件等にも よるが最大でも5分間で10℃程度の温度上昇になって いる。初期に設定するれば、5分間ごとでも十分に制御できる。

[0040]

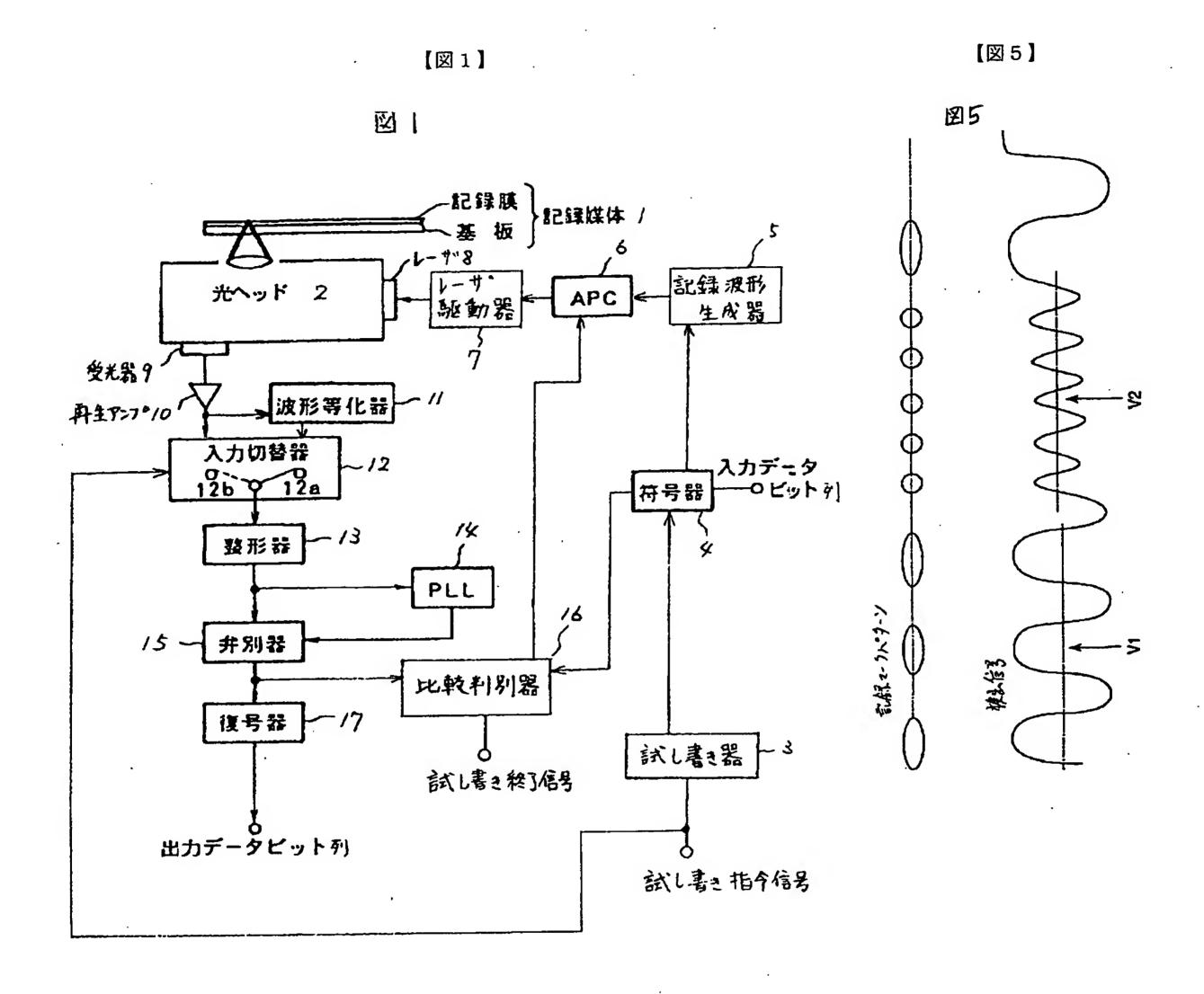
【発明の効果】本発明によれば、記録媒体の膜厚変動や環境温度変動による記録媒体に対する記録感度変動および記録再生装置による記録感度変動も抑圧し、記録再生装置と記録媒体との適合性を向上させるとともに、高精度に記録マークを制御できるので、記録再生装置の信頼性及び記憶容量や情報の転送レートを向上させる効果がある。

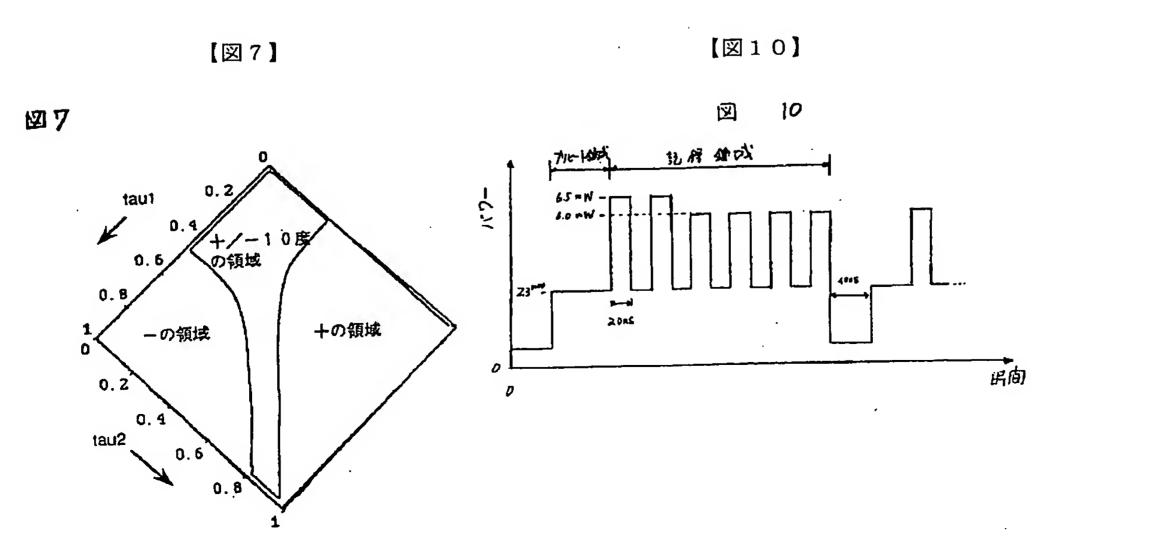
【図面の簡単な説明】

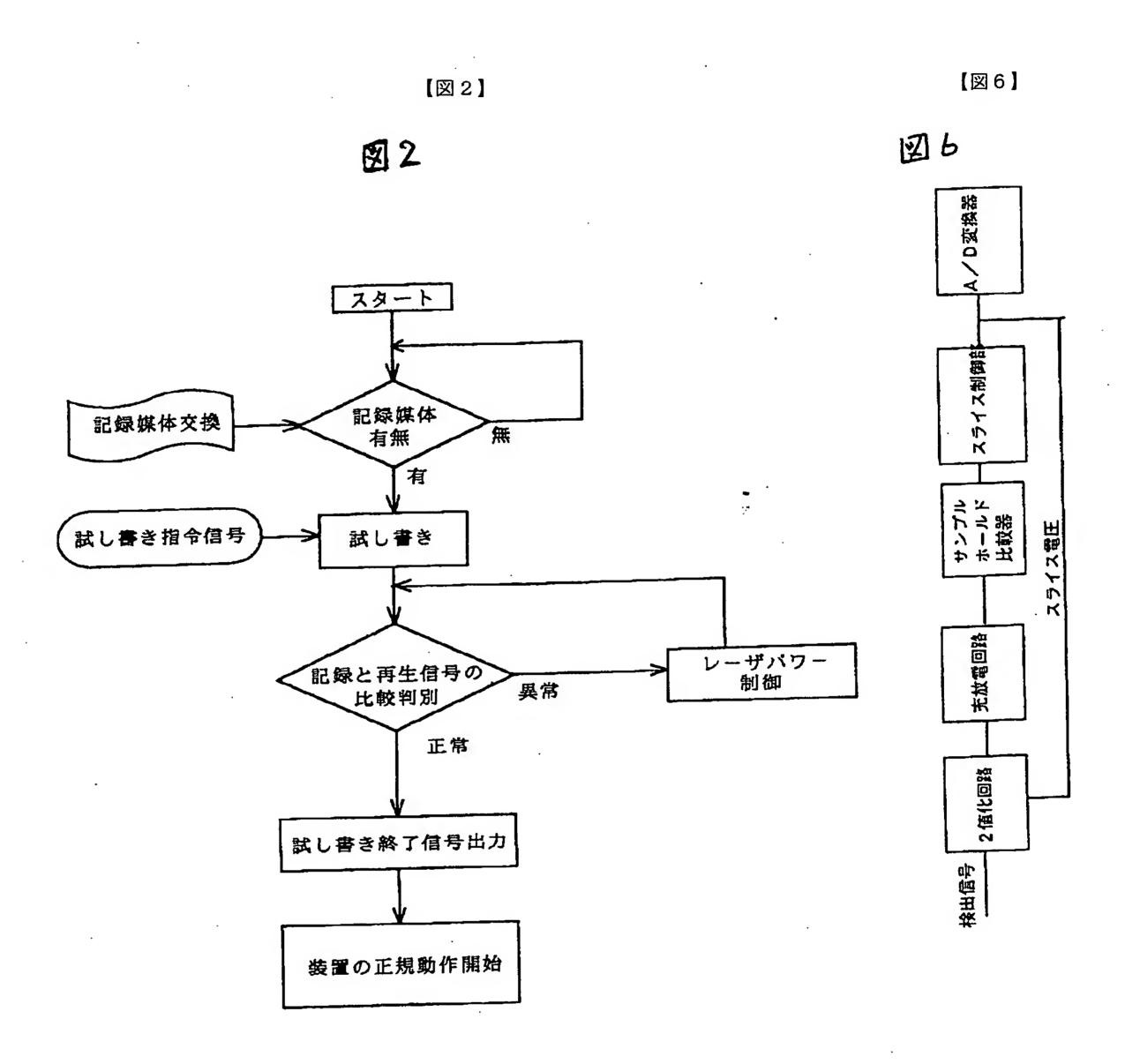
- 【図1】本発明の一実施例を説明するための装置ブロック図
- 【図2】一実施例の動作を説明する流れ図
- 【図3】本発明の一実施例の記録方式と記録された記録 マークの関係の説明概念図
- 【図4】本発明の他の実施例の記録方式と記録された記録マークの関係の説明概念図
- 【図5】本発明の試し書きの記録パターンの説明図
- 【図6】本発明の試し書きの制御信号検出回路ブロック 図
- 【図7】熱時定数と熱遮断後の温度誤差の関係を表す説明図
- 【図8】記録波形の一つの実施例を説明する図
- 【図9】記録波形のもう一つの実施例を説明する図
- 【図10】記録信号波形を示す図
- 【図11】記録信号波形を示す図
- 【図12】再生信号波形と記録磁区形状を示す模式図
- 【図13】エッジシフトのパターン依存性を示す図
- 【図14】記録信号波形を示す図
- 【図15】記録信号波形を示す図
- 【図16】再生信号波形と記録磁区形状を示す模式図
- 【図17】エッジシフトのパターン依存性を示す図
- 【図18】記録信号波形を示す図
- 【図19】レーザ駆動回路の実施例を説明する図
- 【図20】試し書きの手順のフローチャート図

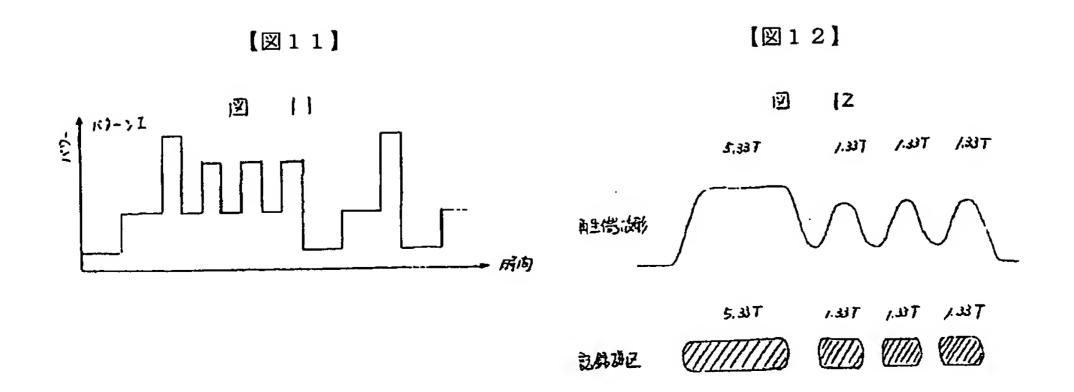
【符号の説明】

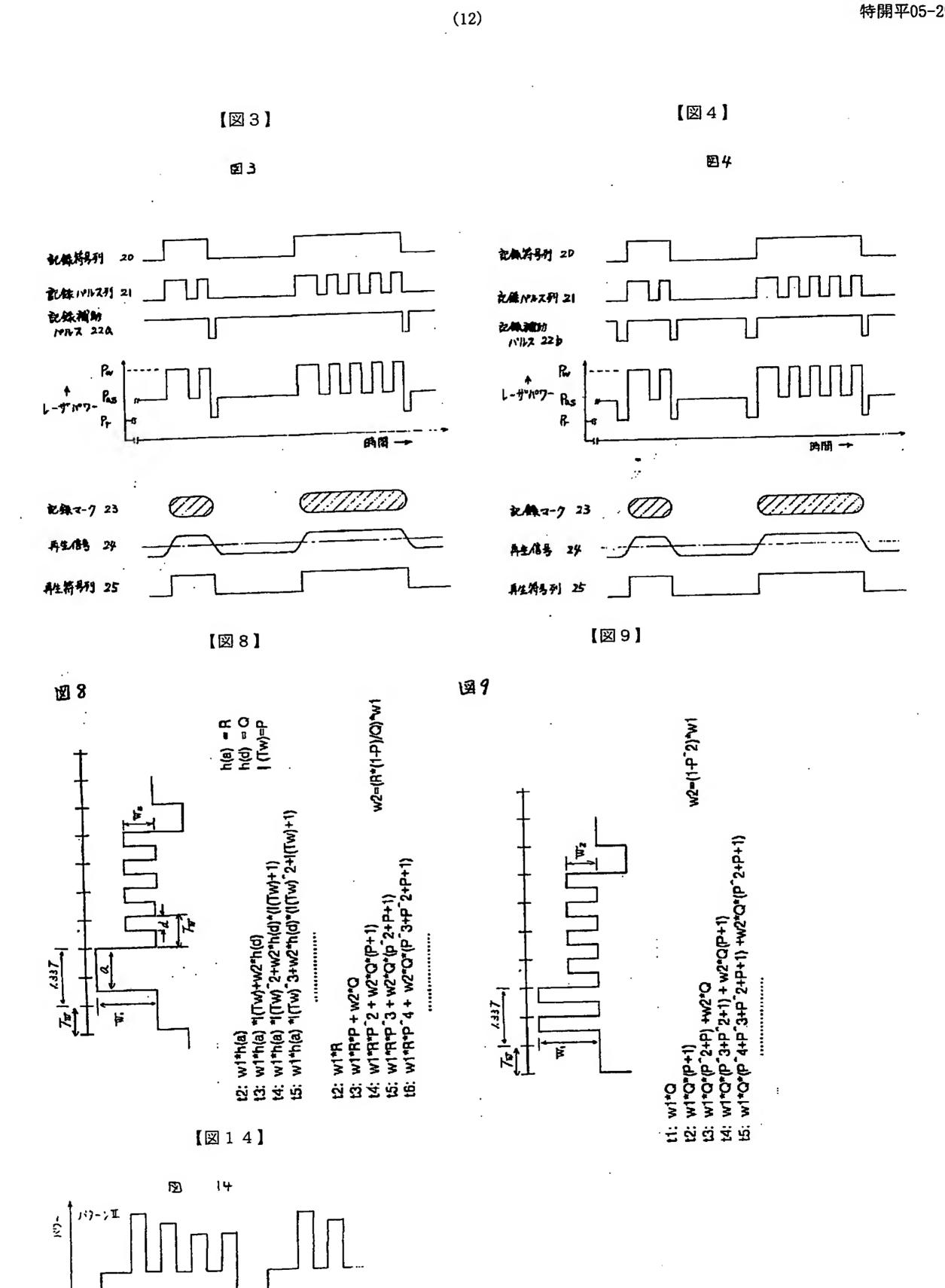
- 3……試し書き器
- 5 ……記録波形生成器
- 6 ····· A P C
- 12……入力切り替え器
- 16……比較判別器
- 21……記録パルス列
- 22……記録補助パルス
- 23……記録マーク



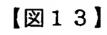


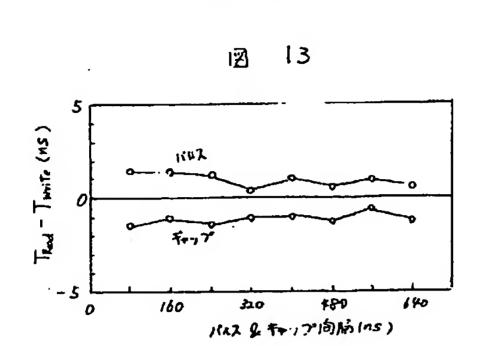






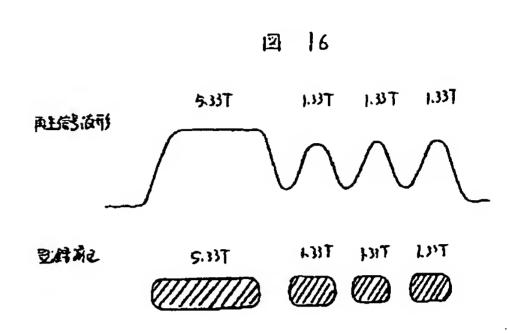
时间



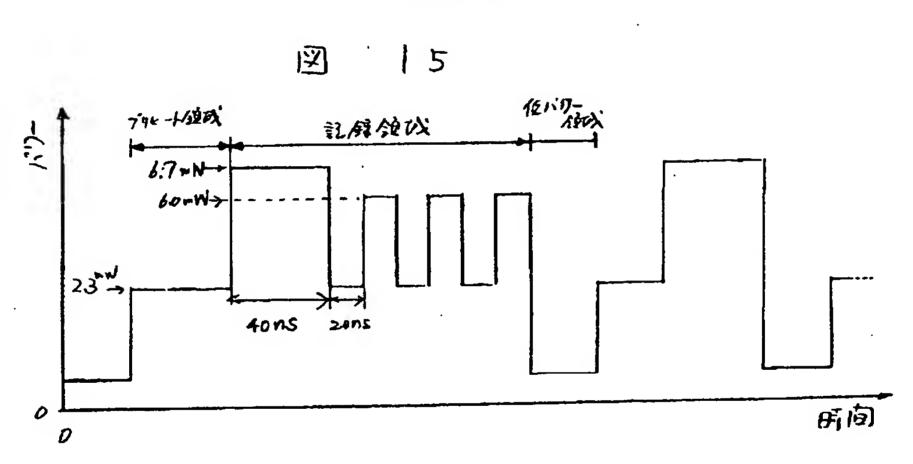


į

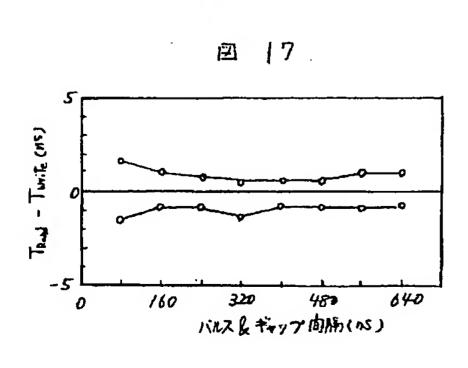
【図16】



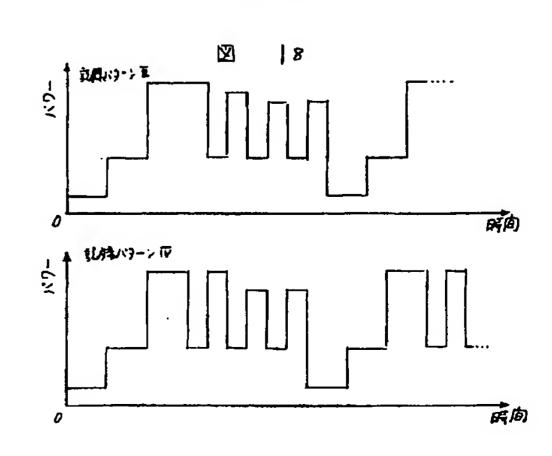
【図15】



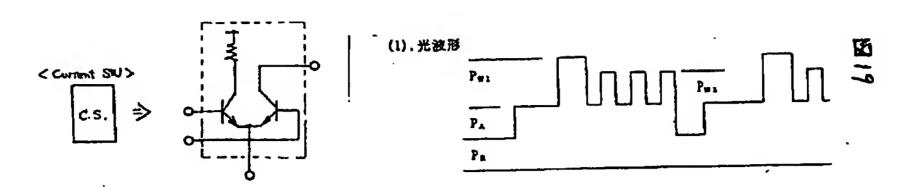
【図17】



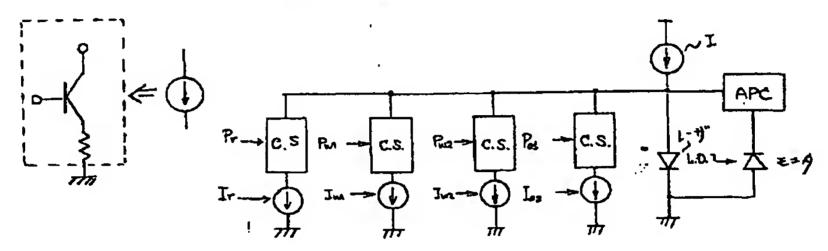
【図18】

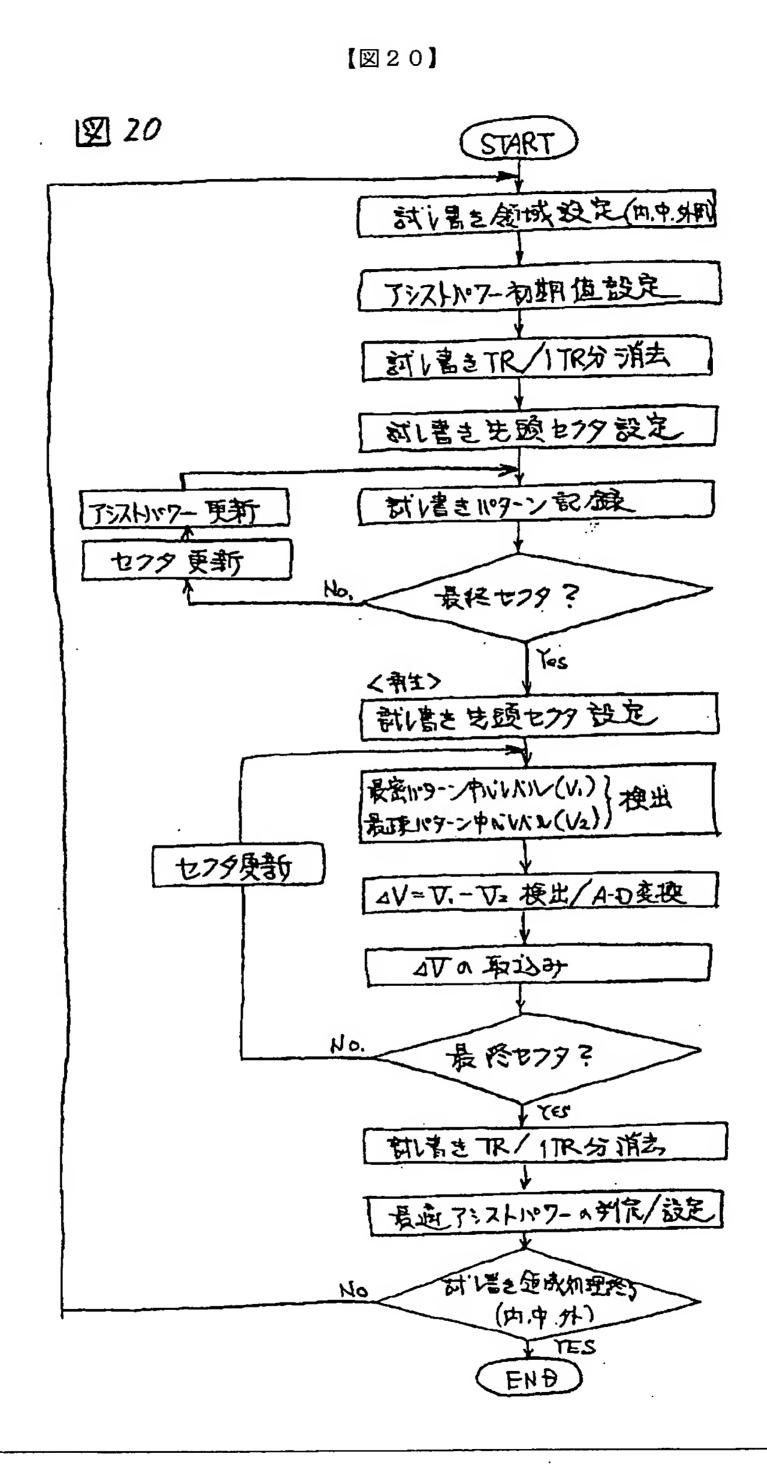


【図19】



(2). ドライバ回路





フロントページの続き

1 1

(72)発明者 前田 武志

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 (72) 発明者 賀来 敏光

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会 社日立製作所小田原工場内

(72)発明者 三田 誠一

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会 社日立製作所小田原工場内

(72) 発明者 重松 和男

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会

社日立製作所小田原工場內